**집행 이사회 결의 - RDC N° 69, 2016년 3월 23일**

**(2016년 3월 24일 DOU n ° 57에 게시**

"개인 위생, 화장품 및 향수 제품에 허용되는 자외선 필터 목록에 대한 MERCOSUR(남미공동시장) 기술 규정"을 제공.

**국립위생감시국의 집행이사회(Diretoria Colegiada)**는 1999년 1월 26일자 법률 제9,782호의 제7조 III 및 IV항, 2016년 2월 3일자 집행이사회 결의안 RDC No. 61의 부속서1의 조건에 따라 승인된 내부 규정의 제53조, V, §§ 1 및 3 에 의해 부여된 권한을 사용하여, 2016 년 3 월 8 일에 개최된 정기 공개 회의 ROP 005/2016에서 결의된 대로, 다음과 같은 집행 이사회 결의를 채택할 것을 결의하며, 최고 경영자인 본인은 이 결의안의 공표를 결정한다.

제 1조 본 결의안의 부속서에 따라, 개인 위생, 화장품 및 향수 제품에 허용되는 자외선 필터 목록에 대한 MERCOSUR 기술 규정이 승인되었다.

제 2조 본 결의안은 GMC MERCOSUR 결의안 44/15를 국가 법률 시스템에 통합한다.

제 3조 이에 위배되는 조항, 특히 2006 년 3 월 16 일의 집행 이사회 결의 - RDC n° 47은 폐기한다.

제 4 조 본 결의안에 포함된 조항과 이에 의해 승인된 규정을 준수하지 않는 경우에는 1977년 8월 20일자 법률 제 6,437 호의 조항에 따른 위생 규정을 위배하는 것이며, 해당 민사, 행정 및 형벌 에 대한 책임을 진다.

제 5 조 이 결의안은 공표일에 발효한다.

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.

**부속서 I**

**개인 위생, 화장품 및 향수 제품에 허용되는 자외선   
필터 목록에 대한 MERCOSUR 기술 규정**

**(GMC 결의안 No 25/05의 폐기)**

**근거**: 아순시온 조약, Ouro Preto 의정서 및 공동시장그룹의 결의안 **No** 110/94, 133/96, 38/98, 56/02, 25/05 및 51/08.

**고려사항:**

개인 위생 제품, 화장품 및 향수는 정상적이거나 예측 가능한 사용 조건에서 안전해야 한다.

개인 위생 제품, 화장품 및 향수의 제조 과정에서 원료의 올바른 사용을 보장하기 위해 정기적으로 해당 목록을 업데이트해야 한다.

**공동시장 그룹**

**결의:**

제 1조 - "개인 위생 제품, 화장품 및 향수에 허용되는 자외선 필터 목록에 대한 MERCOSUR 기술 규정"을 승인하는 바, 이는 부록으로 포함되어 있으며 이 결의안의 일부이다.

제 2 조 - 당사국은 SGT N° 11의 범위 내에서, 이 결의를 이행할 권한이 있는 국가 기관을 나타내야 한다.

제 3 조 - 본 결의안은 당사국 사이의 무역 및 지역 외 수입에 적용한다.

제 4 조 - GMC 결의안 N° 25/05를 폐기한다.

제 5 조 - 이 결의안은 2016년 5월 31일 이전에 당사국의 법령에 통합한다.

C GMC-아순시온, 2015년 11월 25일

**부속서 II**

**개인 위생 제품, 화장품 및 향수에 허용되는 자외선 필터 목록에 대한 MERCOSUR 기술 규정**

1. - 이 목록의 목적으로 볼 때, 자외선 필터는 태양 보호 제품에 추가되어, 이러한 태양 광선으로 인한 특정 유해한 영향으로부터 피부를 보호하기 위해 특정 자외선을 필터링하는 목적을 가진 물질이다.
2. - 이러한 자외선 필터는 아래 설명된 한계 및 조건 내에서 제품 구성에 추가할 수 있다.
3. - 광화학적 분해로부터 보존하기 위한 목적으로만 개인 위생 제품, 화장품 및 향수에 사용되는 기타 자외선 필터는 이 목록에 포함되지 않는다.

**개인 위생, 화장품 및 향수 제품에 허용되는 자외선 필터 목록**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ORD 번호** | **물질**  **(INCI 명칭)** | **최대 허용 농도** |
| 1 | N, N, N- 트리메틸 메틸 설페이트-4- (2, 옥소본-3-일리 데노 메틸) 아닐리늄  CAMPHOR BENZALKONIUM METHOSULFATE (캠퍼 벤잘코늄 메토설페이트) | 6% |
| 2 | 3, 3'- (1,4-페닐렌디메틸렌) 비스 (산 7, 7-디메틸-2- 옥소-biciclo-(2.2.1)  1- 헵틸 메탄설폰산 및 그 염  TEREPHTHALYLIDENE DICAMPHOR SULFONIC ACID (및 SALTS)  (테레프탈릴리덴 디캠퍼설폰닉에시드) | 10 %  (산으로 표시) |
| 3 | 1 -(4 – terc – butilfenil) – 3 – (4–metoxifenil) propano – 1, 3 – diona  BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE(부틸메톡시 디벤조일메탄) | 5% |
| 4 | 알파-(2-옥소본-3- 일리덴) 톨루엔-4-술폰산 및 그 칼륨, 나트륨 및 트리에탄올 아민염  BENZYLIDENE CAMPHOR SULFONIC ACID & SALTS  (벤질리덴캠퍼설포닉애씨드) | 6 %  (산으로 표시) |
| 7 | 2-시안-3, 3'- 2- 에틸 헥실 디페닐 아크릴레이트  OCTOCRYLENE (옥토크릴렌) | 10% (산으로 표시) |
| 8 | 4 - Metoxicinamato de 2 – etoxietila  CINOXATE(시녹세이트) | 3% |
| 9 | 2,2'- 디히드록시 -4- 메톡시 벤조페논  BENZOPHENONE–8 (벤조페논–8) | 3% |
| 10 | 멘틸안트라닐레이트  MENTHYL ANTHRANILATE | 5% |
| 12 | 트리에탄올라민 살리실레이트  TEA-SALICYLATE(티이에이-살리실레이트) | 12% |
| 15 | 산 2-페닐벤지미다졸-5-슬폰산 및 칼륨, 나트륨 및 트리에탄올 아민염  PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID (& SODIUM , POTASSIUM ,TEA SALTS) | 8%  (산으로 표시) |
| 16 | 4- 메톡시신나메이트 2- 에틸헥실라  ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE  에틸헥실메톡시신나메이트 | 10% |
| 17 | 2-하이드록시-4-메톡시 벤조 페논  벤조 페논 -3 (1) | 10% |
| 18 | 산 2-히드록시-4-메톡시 벤조 페논-5-술폰산  벤조 페논-4 (ACID) | 10%  (산으로 표시) |
| 18 a | 2- 히드록시 -4- 메톡시 벤조 페논 -5- 술폰산의 나트륨 염  벤조 페논-5 | 5%  (산으로 표시) |
| 19 | 4-아미노 벤조익산  PABA(파바) | 15% |
| 20 | Homomenthyle 살리실레이트  호모살레이트 | 15% |
| 21 | N-{(2 및 4) [(2- 옥소본 -3- 일리덴) 메틸] 벤질} 아크릴 아미드 중합체  POLYACRYLAMIDOMETHYL BENZYLIDENE CAMPHOR  ([폴리아크릴아미도메틸벤질리덴캠퍼](http://www.tradenavi.com/CmsWeb/viewPage.req?idx=PG0000001718)) | 6% |
| 22 | 이산화티탄  TITANIUM DIOXIDE(티타니움 디옥사이드) | 25% |
| 24 | 에틸 N-에톡시 -4- 아미노 벤조 에이트  PEG-25 PABA(피이지-25파바) | 10% |
| 25 | 4-2 – 에틸헥실 디메틸-아미노 벤조 에이트  ETHYLHEXYL DIMETHYL PABA(에칠헥실디메칠파바\_ | 8% |
| 26 | Salicilato de 2- etilhexila  에틸헥실 살리실레이트 | 5% |
| 27 | 4 - Metoxicinamato de isopentila  ISOAMYLp- 메톡시 신나메이트 | 10% |
| 28 | 3 - (4’ - metilbenzilideno) - d - l –cânfora  4-메틸벤질리덴캠퍼 | 4% |
| 29 | 3 - 벤질리데노 칸포라  3 -벤질리덴캠퍼 | 2% |
| 30 | 2, 4, 6 - Trianilin - (p - carbo - 2’- etil -hexil - 1’ - oxi) - 1, 3, 5 – triazina  에틸헥실 트라이아존 | 5% |
| 31 | 산화 아연  ZINC OXIDE(징크옥사이드) | 25% |
| 32 | 2- (2H- 벤조 트리아 졸 -2- 일) -4- 메틸 -6- {2- 메틸 -3- (1,3,3,3,-테트라 메틸 -1-((트리메틸 실릴 옥시) 옥시) 디 실록 사닐) 프로필 }페놀  DROMETRIZOLE TRISILOXANE  드로메트리졸트리실록산 | 15% |
| 33 | 산성 벤조산, 4,4'- [[6-[[4-[[(1,1- 디메틸 에틸) 아미노] 카르 보닐] 페닐] 아미노] -1,3,5- 트리 아진 -2,4- 디일] 디이 미노] 비스-, 비스 (2- 에틸 헥실) 에스테르  DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE  디에칠헥실부타미도트리아존 | 10% |
| 34 | 2,2'- 메틸렌-비스 -6- (2H- 벤조 트리아 졸 -2- 일) -4- (테트라 메틸 부틸) -1,1,3,3- 페놀  METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL  메칠렌비스-벤조트리아졸릴테트라메칠부틸페놀 | 10% |
| 35 | 2,2'- 비스-(1,4- 페닐렌) -1H- 벤지미다졸 -4,6- 디 술폰산 일 나트륨 염  DISODIUM PHENYL DIBENZIMIDAZOLE TETRASULFONATE  디소듐페닐디벤즈이미다졸테트라설포네이트 | 10%  (산으로 표시) |
| 36 | (1,3,5)-트리아진 -2,4- 비스 {[4- (2- 에틸-헥 실옥시) -2- 히드 록시]-페닐} -6- (4- 메톡시 페닐)  BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE  비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진 | 10% |
| 37 | 디 메티 코디 에틸 벤잘 말로 네이트  POLYSILICONE-15  폴리 실리콘 -15 | 10% |
| 38 | 2- [4- (디 에틸 아미노) -2- 히드록시 벤조일]-, 벤조산 헥실에스테르  DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE  디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트 | 10% |
| 39 | 1,3,5- 트라이 아진, 2,4,6- 트라이스 ([1,1'- 바이페닐] -4- 일)-  TRIS-BIPHENYL TRIAZINE(2)  트리스-바이페닐트라이아진 | 10% |

주:

(1) 농도가 0.5 %를 초과하는 경우 라벨에 "Benzophenone-3 함유"경고를 포함한다.

(2) 사용 조건: 분무 시스템 (공기 중에 입자를 분산시키는)에서의 사용을 금지한다. 나노 물질은 다음과 같은 특성을 가져야 한다. 평균 1 차 입자 크기> 80nm; 순도 ³ 98 % 및 비 코팅.

(2) 사용 조건: 분무 시스템 (공기 중에 입자를 분산시키는)에서의 사용을 금지한다. 나노 물질은 다음과 같은 특성을 가져야 한다. 평균 1 차 입자 크기> 80nm; 순도 ≥ 98 % 및 비 코팅 **(2016 년 3 월 4 일 DOU No 63에서 수정됨)**